國立交通大學

電子工程學系 電子研究所

碩士論文

鎮矽氧化物與鎮矽氮化物奈米點在非揮發 性記憶體應用之研究

Study on the Application of Ni-Si-O and Ni-Si-N Nanocrystal for Nonvolatile Memory

研 究 生: 葉睿龍

指導教授:羅正忠 博士

葉清發 博士

中華民國 九十六 年 六 月

鎮矽氧化物與鎮矽氮化物奈米點在非揮發性 記憶體應用之研究

Study on the Application of Ni-Si-O and Ni-Si-N Nanocrystal for Nonvolatile Memory

研究生: 葉睿龍 Student: Jui-Lung Yeh

指導教授:羅正忠 博士 Advisor: Dr. Jen-Chung Lou

葉清發 博士 Advisor: Dr. Ching-Fa Yeh

國立交通大學電子工程學系電子研究所項士論文

A Thesis

Submitted to Department of Electronics Engineering and
Institute of Electronics
College of Electrical and Computer Engineering
National Chiao Tung University
In Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Master
In
Electronics Engineering
June 2007
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十六 年 六 月